

製品環境情報シート (製品含有化学物質)


作成日	2010年3月9日
-----	-----------

商品名称	HM3型 ホイストマントルコン機能付チェンブロック
------	---------------------------

材料と化学物質		品番	HM3-	HM3-	HM3-	HM3-	HM3-	HM3-
材料/化学物質群	含有レベル		00525	01025	01525	02030	03030	05030
アスベスト類	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ	1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
カドミウム/カドムウム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
鉛/鉛化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
水銀/水銀化合物	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
オゾン層破壊物質	含有している場合は量にかかわらず報告が必要		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニル類(PBB類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ジフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
放射性物質	意図的添加		—	—	—	—	—	—
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)	1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1000ppm(0.1%)を超える場合		—	—	—	—	—	—
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)	意図的添加		—	—	—	—	—	—
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)	意図的添加		—	—	—	—	—	—

*対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「—」は含有されていないことを表わします。
*含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

製品詳細情報問い合わせ先

会社名	象印チェンブロック株式会社			
担当部署	品質保証部			
所在地	大阪府大阪狭山市岩室2丁目180番地			
TEL(代表)	072-365-7771	FAX(代表)	072-367-2053	